## DAFTAR ISI

	Hal
Lembar Pegesahan	i
Riwayat Hidup	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	X
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1.Latar belakang masalah	1
1.2. Batasan Masalah	4
1.3.Rumusan Masalah	5
1.4.Tujuan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Nanopartikel	6
2.2. Material ZnO	8
2.2.1. Nanopartikel ZnO	11
2.2.2. Senyawa ZnO	
2.3. sifat fisik ZnO	13
2.3.1. sifat Mekanik	13
2.3.2. struktur Kristal	13
2.3.3. Sifat Optik ZnO	16
2.3.4. sifat kimia ZnO	18
2.3.4. sifat kimia ZnO	19
2.3.6. Celah Pita energy	
2.4. Teknologi Film Tipis	26

2.4.1.Dasar-dasar Penumbuhan Film Tipis	27
2.5. Prekosor	
2.5.1. TEA (trietanolamina)	30
2.5.2. Pelarut Isoropanol	
2.6. Sifat Adesif Pelapisan (coating)	
2.7. spincoating	31
2.8. Subtrat Kaca.	31
2.9. Metode Sol-gel	33
2.9.1. proses sol-gel	35
2.9.2. Kimia sol-gel	35
2.9.3. Tahap proses Sol-gel	
2.10. Prapasasi <i>Pre-Lapisan</i>	39
2.11. Perlakuan Panas	40
2.12. pengaruh temperature substrat	41
2.13. proses preheating dan postheating	43
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	39
3.2. Alat dan Bahan	
3.3. Variabel Penelitian	39
3.4. Prosedur Penelitian	40
3.4.1. Pembersihan Substrat	40
3.4.2. Pembuatan Sol	41
3.4.3. Pelapisan (coating)	41
3.4.4. Proses <i>preheating</i> dan <i>postheating</i>	41
3.5. Karakterisasi Film Tipis ZnO	42
3.5.1. XRD	42
3.6. Diagram Alir	

BAB IV Hasil Dan Pembahasan	
4.1. Hasil Penelitian	46
4.1.1. Hasil Pembuatan Film Tipis ZnO dengan XRD	46
4.1.2. Hasil dengan karakterisasi Uv-Vis	51
BaB V Kesimpulan dan Saran	
5.1. Kesimpulan	58
5.2. Saran	59
DAFTAR PUSTA	60